

研究会 会員募集

当協会では、光技術各分野の最新情報を交換して各分野での研究開発を促進し、産学官連携強化を図る場として4つの研究会を設けております。研究会は、個人会員で構成され、通常、講演と質疑応答を行っております。また、時に応じて見学会、説明会、公開討論会も開催しております。それぞれの光技術テーマにご関心をお持ちの方のご参加をお待ちしております。

お問い合わせ、お申込等詳細は下記ホームページをご覧ください。

1. フォトニックデバイス・応用技術研究会

フォトニックデバイス・応用技術研究会は、「フォトニックデバイス」、並びに「その応用技術」の現状および動向・展望を話し合い、産官学会員相互の情報交換を通じて光技術の振興を図ることを目的として、毎回各種光デバイスから光通信システムに至る幅広い最新光技術情報に関する講演会を開催し会員の皆様にご提供しています。

- ・年間開催回数：6回（内1回はワークショップとして、一般公開講演会）
- ・年会費：36,000円／人（年度途中入会割引あり）
- ・参加資格：各研究会は会員のみ参加できます。（特別聴講制度あり）

詳細はこちら→ <http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>

2. 光材料・応用技術研究会

光学結晶・材料から光材料関連デバイス・システム応用に至る広範囲な分野に於きまして、専門講師をお招きして先端研究／レビュー／国際会議報告・会員報告などホットなテーマを提供しています。また年4回の内1回は宿泊開催とし、会員相互の活発な交流・情報交換の場を提供しています。

- ・年間開催回数：4回（内1回宿泊開催）
- ・会費：一般（企業） 50,000円／人（年度途中入会割引あり）
大学・旧国公立研究所 10,000円／人
- ・特別聴講：一般 15,000円／人／回
：会員と同一企業／大学等 3,000円／人／回

詳細はこちら → <http://oitda.or.jp/main/study/omat/omat.html>

3. 多元技術融合光プロセス研究会

レーザ光源から加工の基礎・周辺技術、およびマイクロプロセスからマクロ加工まで、光プロセスに関する様々な話題を提供しています。

- ・年間開催回数：5回
- ・会費：正会員 一般 50,000 円／人
大学・公的機関 30,000 円／人
準会員 30,000 円／人
- ・一般参加費：15,000 円／人／回

※正会員には8枚、準会員には4枚の参加票をお送りします。1回ごとに1枚ずつの参加票を御持参下さい。また会員以外の方に譲って紹介していただくことも可能です。

詳細はこちら→ <http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>

4. 光ネットワーク産業・技術研究会

光ネットワークにおける光ノード・光スイッチ、次世代光ファイバ、アクセス系、光インタコネクション等の産業動向、技術動向に関する情報収集及び意見交換を行うとともに、それらの将来展望について討論することにより、光ネットワーク分野の産業育成と振興を図ります。

- ・年間開催回数：5回（内1回は公開ワークショップ）
- ・年会費：50,000 円／人（年度途中入会割引あり）
- ・一般参加費：（光協会賛助会員）15,000 円／人／回
（一般）20,000 円／人／回

詳細はこちら→ <http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>